⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報(A) 平2-128454

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

3公開 平成2年(1990)5月16日

H 01 L 23/28 B 42 D 15/10 G 06 K 19/077 H 01 L 21/52

Z 5 2 1

6412-5F 6548-2C

8728-5F Α

G 06 K 19/00

K

6711-5B

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

69発明の名称

ICカードモジュール

願 昭63-280436 20特

22出 願 昭63(1988)11月8日

@発 明 者 福 武 素 直

大阪府茨木市丑寅1丁目1番88号 日立マクセル株式会社

内

中 個発 明 者 田

羲 人 大阪府茨木市丑寅1丁目1番88号 日立マクセル株式会社

内

日立マクセル株式会社 勿出 願 人

大阪府茨木市丑寅1丁目1番88号

個代 理 人 顕次郎 弁理士 武

1.発明の名称

ICカードモジユール

2.特許請求の範囲

基板上にダイパツドを設け、さらにこの上にダ イボンド材を介してICチツブを固定すると共に、 基板側端子と外部端子を設けたICカードモジユ ールにおいて、ダイボンド材の硬化の起点と硬化 の進行方向とを制御するために、ダイパツドの材 質を部分的に変えたことを特徴とする1Cカード モジユール。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、ICカードに装着または内蔵される ICカードモジュールに係わり、さらに詳しくは ダイパツド構造の改良に関する。

〔従来の技術〕

従来のICカード用モジユールは、例えば第6 図及び第7図に示すように、予めダイパツド3, 基板側端子6,外部端子7を形成した基板2と1 Cチツブ1とを、エポキシ系樹脂などよりなるダ イボンド材 4 を加熱硬化させることにより固定 (ダイボンド) して、ICチツブ1の電極と基板 側端子6とをワイヤボンディングし電気的導通を とり、さらにポツティング用レジン9 (第6図) またはトランスフアーモールド用レジン10 (第 7図)で封止して組み立てる。

[発明が解決しようとする課題]

この組み立ての際、ダイボンド工程においてダ イボンド材4の収縮によりICチツプ1の表面に 大きな引張応力が発生し、組立工程中でのICチ ツブクラツクの発生及びカード化した後のICチ ツプ破壊限界低下の危険性があつた。

この発明は、上記従来製品のICチツブ残留応 力を軽減し、以て製造歩留まりの向上及び信頼性 に優れたICカードモジユールを提供することを 目的とする。

[課題を解決するための手段]

この目的のために、本発明は、基板上にダイパ ツドを設け、さらにこの上にダイボンド材を介し

-321-

てICチップを固定すると共に、基板側端子と外部端子を設けたICカードモジュールにおいて、 ダイボンド材の硬化の起点と硬化の進行方向とを 制御するために、ダイバッドの材質を部分的に変 えたことを特徴とする。

(作用)

本発明では、第4図及び第5図に示すように、 ダイボンド材4の硬化の起点11をICチツブ1 の中心または偏心した一点に限定し、硬化の進行 方向12を硬化の起点11を中心として放射状と することにより、ダイボンド材4の収縮によるI Cチップ1の表面に発生する引張応力を軽減する ものである。

(実施例)

以下、本発明の実施例を図面を参照して説明する。

(実施例1)

第1図に示すように、ICチップ Lの中央部下 に当たるダイバッド3の中央部を周辺部より熱伝 薄度の高い高熱伝導度材料13、またダイバッド

3

(実施例3)

第3図に示すように、高熱伝導度材料13よりなる部分を上に凸の円錐形または角錐形とし、これを低熱伝導度材料14で被覆して表面が平行で且つ平滑になるようにダイパッド3を形成する。

この実施例では本発明の効果がより顕著に得られる。

(発明の効果)

以上説明したように、本発明によれば、ダイボンド材の硬化の起点を!Cチップ中心または傷心した一点に限定し、硬化の進行方向を硬化の起点を中心として放射状とすることにより、ダイボンド材の硬化収縮による」Cチップ表面の引張応力を軽減したから、製造歩留まりの向上及び製品の信頼性の向上に効果がある。

4.図面の簡単な説明

第1図は本発明の第1の実施例に係る1Cカードモジュールの縦断面図、第2図は第2の実施例に係る要部のダイバッドの縦断面図、第3図は第3の実施例に係る要部のダイバッドの縦断面図、

3の周辺部を中央部より無伝導度の低い低熱伝導度材料14で構成する。これにより、ICチップ1の中央部下のダイボンド材4に他よりも先に熱が伝わり、硬化の起点11となる。また、ICチップ1の周辺部下のダイボンデング材4は、ICチップ1の端部に近づくに従つて熱の伝達が遅れ、硬化に遅延が生じて硬化の進行方向12をICチップ1の端部に向かい放射状に制御することができる。

以上より、ダイボンド材もの収縮量を小さくでき、これにより1Cチップ1のそりを低減でき、 ICチップ1の表面の引張応力を軽減することができる。

(実施例2)

第2図に示すように、高熱伝導度材料13より成る部分を低熱伝導度材料14で被覆してダイバッド3を構成する。この実施例においては、実施例1に比べ、ダイバッド3表面の平滑度を出し易く、ダイバッド3の作製が容易であり、かつ実施例1と同様の効果が得られる。

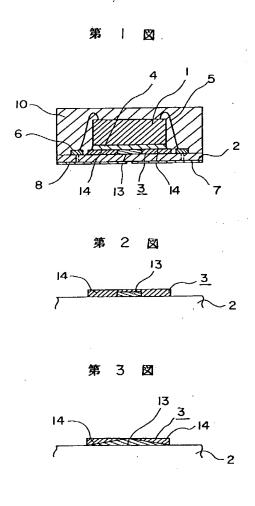
4

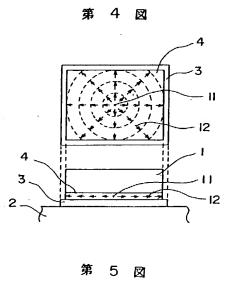
第4図、第5図はダイボンド材の硬化の起点と硬化の進行方向とを示す説明図、第6図、第7図は従来例に係るボツテイング封止タイプ。トランスファーモールドタイプの1Cカードモジユールの縦断面図である。

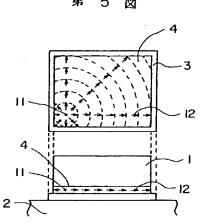
1…ICチツブ、2…基板、3…ダイパツド、4…ダイボンド材、5…金ワイヤ、6…基板側端子、7…外部端子、8…スルーホール、9…ボツティング用レジン、10…トランスファーモールド用レジン、11…硬化の起点、12…硬化の進行方向、13…高熱伝導度材料、14…低熱伝導度材料。

代理人 弁理士 武 顕次郎

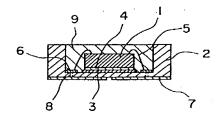




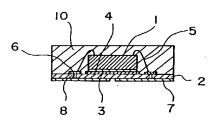




第6日



第7図



PAT-NO:

JP402128454A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 02128454 A

TITLE:

IC CARD MODULE

PUBN-DATE:

May 16, 1990

INVENTOR - INFORMATION: NAME FUKUTAKE, SUNAO TANAKA, YOSHITO

ASSIGNEE-INFORMATION:

HITACHI MAXELL LTD

COUNTRY N/A

APPL-NO:

JP63280436

APPL-DATE:

November 8, 1988

INT-CL (IPC):

H01L023/28, B42D015/10 , G06K019/077 ,

H01L021/52

US-CL-CURRENT: 257/712, 257/782

ABSTRACT:

PURPOSE: To make a die bonding material small in shrinkage and to reduce an IC chip in warpage, and to decrease a tensile stress which acts on the surface of the chip by a method wherein the setting of the die bonding material is made to start from its center and to take place in radius.

CONSTITUTION: A die pad 3 is constituted in such a manner that its center under the center of an IC chip 1 is formed of a high thermal conductivity material 13 whose conductivity is higher than that of a low

thermal conductivity material 44 which constitutes the periphery of the die pad 3. By this setup, heat is conducted to a pad bonding material 4 under the center of the chip 1 sooner than other parts and it becomes a starting point 11 of setting. The heat conduction to the bonding material 4 under the periphery of the chip 1 becomes gradually later with approaching the end of the chip 1 and consequently the setting delays, so that the setting can be controlled to advance in such a direction 12 that it spreads from the center of the chip 1 as a center toward the end of the chip 1 in radius.

COPYRIGHT: (C) 1990, JPO&Japio